

26ème Congrès Général de la SFP

vendredi 7 juillet 2023

Mini-colloques: MC23 Plasmas industriels pour la microélectronique et les nouveaux matériaux: 1 - Salle Cécile

DeWitt-Morette (08:30 - 10:30)

time	[id] title	presenter
08:30	[503] Physique des décharges capacitatives radiofréquence	CHABERT, PASCAL
09:05	[345] Procédés plasmas de microélectronique sur substrats refroidis à des températures cryogéniques	TILLOCHER, Thomas
09:22	[61] Mécanismes d'adsorption/désorption physique des gaz résiduels sur Si/SiO ₂ en conditions cryogéniques	Dr CEMIN, Felipe
09:39	[267] Gravure plasma du Titane : une technique innovante pour la miniaturisation des dispositifs médicaux implantables	ETTOURI, Rim
09:56	[459] Texturation d'aciers inoxydables massifs à l'échelle micrométrique avec plasma chloré ICP : Optimisation des procédés et compréhension des mécanismes de gravure	Prof. CZERWIEC, Thierry
10:13	[87] Pulvérisation magnétron haute puissance amplifiée par les électrons (e-HiPIMS), application aux dépôts de Cr et Ti	ZGHEIB, Joelle